totome

大理石產生繞射光澤的關鍵技術—黑洞拋光 陳建郎

大理石黑洞晶崗光學技術,是 totome 於 2009/05 發表於台北,主要是讓入射光折射成兩道光線,除了大理石表面晶體之外,大理石毛細孔黑洞內裏的晶體處理,是最重要的發明。當大理石表面多孔洞不平時,再怎麼進行研磨拋光處理,也不能使光澤度得到清澈兼亮麗的最高水平。黑洞孔隙愈大者,石材越難拋光,這種特殊處理技術會變得愈重要。經過這些特殊晶體的演出,可以觀察到大理石出現兩層互相繞射的影像。繞射光線是以億萬孔洞晶體為中心,形成環形波向前傳播,這種光的分佈是沒有截然的邊界角度。當清澄透明的光線穿透彼此,光線又隨時以不同的角度射出,這種效果實實在在地強化了石材的美感。大理石半透明的表層,掺合了黑洞珠光的複合效果,在真實案例中,產生了鏡中境的折射效果。溫潤透明的晶崗膜,可輕易拋光變質岩大理石,也可結晶石灰岩大理石,甚至其它飽含晶體的矽質建材,例如:花崗石、拋光石英磚、微晶石…等。這種利用光學特性的新技術,是藉著光線自然反射原理,大大地美化了石材的表裡。

天然石灰石、白雲石、大理石屬沉積岩類,微觀而言其孔洞是特別明顯。其中變質大理石構造受大自然外來的溫度、壓力、應力而變性,所以擁有較佳的硬度、密度與亮度,這都是有利於拋光的條件。因為地熱每下降 60 英呎,溫度升高華氏一度,單單溫度便足夠促使深處大理石的再結晶。因此,在黑洞拋光結晶系統中,快速加溫的材料特性是必須被模擬的條件。

變質岩其主要的推擠壓力作用,是沿著應力方向傳熱而結晶,出現所謂片面 狀擠壓和柱形狀擠壓,也就是正面相與橫面相,石材若鋸切片面狀的方向,也就 是晶體最大的扁平方向,晶體面向便能充分顯露,這能增強鏡面拋光反射度;提 高飾面的聚光良度;避免多孔隙面散射的出現;以及增添表面物化學拋光的反應 面積。顯微礦物結晶時,其實並不如想像中平坦、平滑。以下有礦物顆粒結構的 學術名稱供我們參閱:

- 1. 微粒結構:非常細緻的粒子,小至顯微鏡觀察才能辨識。
- 2. 粗粒結構:中粗粒子,可以用肉眼或放大鏡觀察。
- 3. 斑粒結構:明顯的較大粒子,遠視可見。
- 4. 碎裂結構:與沈積岩黏在一起的粒子。
- 5. 非碎裂結構:飽和礦物質溶液成的粒子。

普遍來說,礦物成分單純一致;吸水率較低;顏色較深邃;結晶程度較高者; 微粒結構顆粒較發達者,其整體拋光效果會比較好。正確的剖鋸拋磨方向,將呈 現出更多的礦物晶面,展現石材晶體扁相的光學性質,並產生特殊的透明光澤。 光澤(Gloss)是用以評估物體表面是否光滑的視覺現象,從物體表面反射的光越 多,光澤的表現越明顯。大理石光澤度是反射光量的反應機制,高光澤度也取決 於大理石礦物晶體面的精密展現,不規則或與切面斜向的晶體面,有較多的孔隙 黑洞,斷柱晶體黑洞、膠結物黑洞,其光的散射現象相對於晶體面是格外明顯。 石材表面凹陷不平的孔隙,會把入射光向各個陰暗角度反反射,並且被黑洞吸 收,不再轉射光澤;大理石超微粒子越小越密;黑洞吸光的效應就越小;反射光 的消失比例就越小;大理石光澤度也就越高,這在精益求精的高級市場中,黑洞 處理技術與材料,是國際石材表面處理的一大突破,無論是在石材加工廠或是美 容養護現場。

石材養護翻新現場,並無從要求變更岩石中礦物的剖鋸面向,所以很多石材的紋路走向讓高級拋光變的困難,要達到平行反射光 100 度,即所謂鏡面效果是難上加難。而大理石孔隙密度的處理,成了超越光澤度的基本技術。因為黑凹洞會吸收光,平面會反射光,亮洞則會產生特殊的繞射光。totome 以水晶填充物提高光度;黑洞改變自體吸光構造,避免導光損失,不降反升大理石的均勻光度。這種改善大理石黑洞的技術,難度在於增加偏光回旋繞射度,以 2009 年而言,是目前提高大理石破百度,達到燦爛亮度最有效的方法。

亮洞處理並非傳統物理研磨或化學拋光,黑洞處理可使一般的光變成平面偏極光,以石材養護或工廠來說,都可完成繞射光的美容處理。深洞內的填塞效果,是很重要的第一步驟,具填補微孔的晶體拋光材料,是最適當的科技材料,它給予柱狀毛細孔最欠缺的晶面體,也有效拋光了平面晶面體。當大理石加入好的晶體填料,能顯著增加孔隙的聚光能力,從而增加晶體與大理石的透明度。但一般的晶體常屬於有害成分,例如傳統晶化劑、清潔劑及礦物水乾燥時,微小的晶體會在表面留下斑點,這些結晶物會殘留在毛細孔上,撐開大理石的表面結構,造成失去光澤的負面壓力,進而產生更多、更大的黑洞。

大理石凹洞對應區會產生灰階影像,平面建立亮的區域,凹面則建立暗的區域。表面淺洞的再整平填塞動作,是更重要的第二步驟,totome以高附著力與超晶亮度為主要考量,晶崗釉的特殊鏡面透射光能,從溫度、壓力、化學鍵的完美搭配,添成雙折射的光學波,發揮穿透折射晶面的繞射功能,讓大理石表面的超細微凹洞,達到水晶光學的鏡面水平,並同時創造洞內、洞外齊亮的晶崗膜。

由於黑洞孔隙內部的拋光晶面材折射率比平行光大,雙層的亮體導致大理石

有多重的折射,也就是繞射光的機制。當光線在晶體中繞射,穿透折射率就愈大, 光的反射量體也越多,光澤度也因此能輕易高於 100 度。如同鑽石、水晶燈在結 晶結構中,雖然結晶方向不相同,但透過多層次晶體,反而顯現折射光線的繞射。 晶崗膜的自體發光透明晶膜,塞滿微晶體卻能維持大理石透氣的成果,防油、防 滑、防刮的超級能耐,終極了大理石養護的最高境界。若根據以上研究結果來處 理難磨的大理石,可高度提升大理石光澤度的工藝水平,防護度也會飛躍性地提 高,獲得超理想滿意的大理石,讓透光率與光澤度都達到世界第一的標準。

參考資料

[1] 袁犛、姚萍、侯蘭傑〈大理石中礦物排列方向研究及其意義〉《礦山研究》 西南學院,1998年第1期

